(19) 世界知的所有権機関 国際事務局





(43) 国際公開日 2004 年12 月29 日 (29.12.2004)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2004/113071 A1

(51) 国際特許分類7:

B32B 27/28, 27/34

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/008833

(22) 国際出願日:

2004年6月17日(17.06.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

特願2003-174044

日本語

(30) 優先権データ:

2003年6月18日(18.06.2003) JF

- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): グンゼ 株式会社 (GUNZE LIMITED) [JP/JP]; 〒6238511 京都 府綾部市青野町膳所 1 番地 Kyoto (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 丹羽治 (NIWA, Osamu) [JP/JP]; 〒9691104 福島県安達郡本宮町大字荒井字恵向 8 8 福島プラスチックス株式会社内 Fukushima (JP). 豊永 武彦 (TOYONAGA, Takehiko) [JP/JP]; 〒5240064 滋賀県守山市森川原町 1 6 3 グンゼ株式会社内 Shiga (JP).
- (74) 代理人: 三枝 英二 , 外(SAEGUSA, Eiji et al.); 〒 5410045 大阪府大阪市中央区道修町 1 7 1 北 浜TNKビル Osaka (JP).

- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

-- 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: POLYAMIDE MULTILAYER FILM

(54) 発明の名称: ポリアミド系多層フィルム

(57) Abstract: A polyamide multilayer film is disclosed which comprises at least one layer of each of saponified ethylene-vinyl acetate copolymer and polyamide. The polyamide multilayer film is excellent in boiling resistance and retort properties. Also disclosed is a method for producing such a polyamide multilayer film.

○ (57) 要約: 本発明は、エチレン-酢酸ビニル共重合体けん化物層とポリアミド層とをそれぞれ少なくとも 1 層ずつ 含むポリアミド系多層フィルムであり、耐ボイル・レトルト性に優れたポリアミド系多層フィルム、及びその製法 を提供する。

) 2004/113071

明細書

ポリアミド系多層フィルム

5

技術分野

本発明は、エチレンー酢酸ビニル共重合体けん化物層及びポリアミド層を有するポリアミド系多層フィルム及びその製法に関する。

背景技術

10 エチレン-酢酸ビニル共重合体けん化物層をガスバリア層とするポリアミド系 多層フィルムは、機械的強度、耐ピンホール性、ガスバリア性に優れたフィルム として食品・薬品等の包装用フィルムとして広く認知されている。

しかしながら85℃を越える熱水で処理されると、エチレン-酢酸ビニル共重合体けん化物層に気泡が生じ、フィルムが白化して透明性が悪くなり、内容物の目視が妨げられフィルムの美観も損なわれる。また、酸素と水蒸気の混合気体によりポリアミド層が酸化劣化したり、更には耐ピンホール性・層間強度・ラミ強度不足の可能性があるために、85℃を越えるボイル処理、レトルト処理される用途への展開はできなかった。

20

15

発明の開示

本発明の目的は、耐ボイル性、耐レトルト性に優れたポリアミド系多層フィルムを提供するものである。具体的には、エチレン一酢酸ビニル共重合体けん化物(以下、「EVOH」とも言う)層をバリア層として有し、フィルムの白化を伴うことなくボイル処理・レトルト処理が可能であり、あわせて優れた機械的強度、

25 耐ピンホール性及びガスバリア性を有するポリアミド系多層フィルム、並びにその製法を提供するものである。

本発明者らは、上記の課題を解決するため鋭意研究を重ねた結果、特定のエチレンー酢酸ビニル共重合体けん化物層と特定のポリアミド層とからなるポリアミド系多層フィルムが、上記の課題を解決しうることを見出し、これを更に発展さ

15

25

せて本発明を完成するに至った。

のポリアミド系多層フィルム。

すなわち、本発明は以下のポリアミド系多層フィルム及びその製法を提供する。 項1. エチレンー酢酸ビニル共重合体けん化物層とポリアミド層とをそれぞれ 少なくとも1層ずつ有するポリアミド系多層フィルムであり、ボイル・レトルト 適性に優れたポリアミド系多層フィルム。

項2. エチレンー酢酸ビニル共重合体けん化物層が、ポリアミド系樹脂、アルコール系化合物及びエチレンー酢酸ビニル共重合体けん化物を含む層である項1 に記載のポリアミド系多層フィルム。

項3. エチレンー酢酸ビニル共重合体けん化物層が、さらに吸水性無機物を含 10 む項2に記載のポリアミド系多層フィルム。

項4. エチレンー酢酸ビニル共重合体けん化物層が、ポリアミド系樹脂及びアルコール系化合物を溶融混合した後、エチレンー酢酸ビニル共重合体けん化物を加えてなる層である項1に記載のポリアミド系多層フィルム。

項5. ポリアミド系樹脂が脂肪族ナイロンを主成分とし、エチレン-酢酸ビニル共重合体けん化物がエチレン含量60モル%以下で酢酸ビニル成分のけん化度が90モル%以上である項2~4のいずれかに記載のポリアミド系多層フィルム。 項6. ポリアミド層が、ポリアミド及び酸化防止剤を含む層である項1に記載

項7. ポリアミドが脂肪族ポリアミドを主成分とし、酸化防止剤がフェノール 20 系酸化防止剤である項6に記載のポリアミド系多層フィルム。

項8. フェノール系酸化防止剤が、3,9 ビス [2-{3-(3-t-プチル 4-ヒト゚ロキシ-5-メチル 7ェニル) プロピオニルオキシ}-1,1-ジメチルエチル]-2,4,8,10-テトラオキサスピロ [5,5]ウンデカン、6-[3-(3-t-プチル 4-ヒト゚ロキシ-5-メチルフェニル) プロポキシ]-2,4,8,10-テトラ-t-プチルペンス゚[d,f] [1,3,2] ジオキサフォスフェピン、及びペンタエリスリチルーテトラキス [3-(3,5-ジ-t-プチルー4-ヒト゚ロキシフェニル) プロピオネ-ト] からなる群から選ばれる少なくとも1種である項7に記載のポリアミド系多層フィルム。

項9. エチレン-酢酸ビニル共重合体けん化物層とポリアミド層のそれぞれ少なくとも1層からなる項1~8のいずれかに記載のポリアミド系多層フィルム。

項10.ポリアミド層/エチレン-酢酸ビニル共重合体けん化物層/ポリアミ

ド層の順で設けられてなる、少なくとも3層を有する項1~8のいずれかに記載のポリアミド系多層フィルム。

項11. さらに芳香族ポリアミド層を有する項10に記載のポリアミド系多層フィルム。

5 項12. ポリアミド系樹脂及びアルコール系化合物を溶融混合した後にエチレンー酢酸ビニル共重合体けん化物を加えてなるエチレンー酢酸ビニル共重合体けん化物層(A)、及びポリアミドと酸化防止剤とを含むポリアミド層(B)及び(C)について、共押出しにより(B)/(A)/(C)の順で積層したフィルムとし、該フィルムを二軸延伸することを特徴とするポリアミド系多層フィルムの製法。

10

20

25

発明の詳細な記述

以下、本発明を詳細に説明する。

I. エチレン-酢酸ビニル共重合体けん化物(EVOH)層

本発明のEVOH層は、ポリアミド系樹脂、アルコール系化合物、及びEVO 15 Hを必須成分として含有する。

本発明のEVOH層に用いられるポリアミド系樹脂としては、ポリカプラミド (ナイロン-6)、ポリーωーアミノヘプタン酸 (ナイロン-7)、ポリーωーア ミノノナン酸 (ナイロン-9)、ポリウンデカンアミド (ナイロン-11)、ポリラウリルラクタム (ナイロン-12)、ポリエチレンジアミンアジパミド (ナイロン-2、6)、ポリテトラメチレンアジパミド (ナイロン-4、6)、ポリヘキサメチレンアジパミド (ナイロン-6、10)、ポリヘキサメチレンドデカミド (ナイロン-6、10)、ポリヘキサメチレンドデカミド (ナイロン-6、12)、ポリオクタメチレンアジパミド (ナイロン-8、6)、ポリデカメチレンアジパミド (ナイロン-10、8)、カプロラクタム/ラウリルラクタム共重合体 (ナイロン-6/9)、カプロラクタム/ヘキサメチレンジアンモニウムアジペート共重合体 (ナイロン-6/6、6)、ラウリルラクタム/ヘキサメチレンジアンモニウムアジペート共重合体 (ナイロン-12/6、6)、エチレンジアミンアジパミド/ヘキサメチレンジアンモニウムアジペート共重合体 (ナイロン-2、6/6、6)、カプロラク

10

15

20

25

タム/ヘキサメチレンジアンモニウムアジペート/ヘキサメチレンジアンモニウムアジペート+共重合体(ナイロンー6、6/6、10)、エチレンアンモニウムアジペート/ヘキサメチレンジアンモニウムアジペート/ヘキサメチレンジアンモニウムセバケート共重合体(ナイロンー6/6、6/6、10)、ポリヘキサメチレンイソフタルアミド、ポリヘキサメチレンテレフタルアミド、ヘキサメチレンイソフタルアミド/テレフタルアミド共重合体、あるいはこれらのポリアミド系樹脂をメチレンベンジルアミン、メタキシレンジアミン等の芳香族アミンで変性したものやメタキシリレンジアンモニウムアジペート等が挙げられ、これらの1種または2種以上が用いられる。更にはこれらの中でも、ヘキサメチレンイソフタルアミド/テレフタルアミド共重合体等の非晶質ナイロンやカプロラクタム/ヘキサメチレンジアンモニウムアジペート共重合体(ナイロンー6/6、6)、ポリラウリルラクタム(ナイロンー12)等の脂肪族ナイロンが好適に用いられる。また、本発明のEVOH層に用いられるアルコール系化合物としては、アルコ

ール性OH基を有するものであれば、特に限定されず、具体的にはエチルアルコ ール、メチルアルコール、プロピルアルコール、イソプロピルアルコール、ブチ ルアルコール、イソブチルアルコール、secーブチルアルコール、tertー ブチルアルコール、n-アミルアルコール、イソアミルアルコール、ヘキシルア ルコール、ヘプチルアルコール、オクチルアルコール、カプリルアルコール、ノ ニルアルコール、デシルアルコール、ウンデシルアルコール、ラウリルアルコー ル、トリデシルアルコール、ミリスチルアルコール、ペンタデシルアルコール、 セチルアルコール、ヘプタデシルアルコール、ステアリルアルコール、ナノデシ ルアルコール、エイコシルアルコール、セリルアルコール、メリシルアルコール、 アリルアルコール、クロチルアルコール、プロパルギルアルコール、シクロペン タンアルコール、シクロヘキサンアルコール、ベンジルアルコール、シンナミル アルコール、フルフリルアルコール、脂肪酸モノグリセリド等の1価のアルコー ルや、グリコール、ジグリコール、トリグリコール、ポリエチレングリコール、 1, 2-プロパンジオール、1, 3-プロパンジオール、1, 2-ブタンジオー ル、1,3-ブタンジオール、2,3-ブタンジオール、1,4-ブタンジオー ル、1,5-ペンタンジオール、1,5-ヘキサンジオール、1,6-ヘキサン

ジオール、ネオペンチルグリコール、1,2,6-ヘキサントリオール、1,3,5-ヘキサントリオール、トリメチルプロパン、グリセロール、ジグリセリン、ソルビトール、ステアリン酸ペンタエリスリトール、アジピン酸ペンタエリスリトール、ピロリドンカルボン酸ジペンタエリスリトール、グルタミン酸ジペンタエリスリトール、無水マレイン酸変性ウッドロジンペンタエリスリトール等の多価アルコールや、更には低重合度のポリビニルアルコール系樹脂等のアルコール系化合物を挙げることができる。好適にはジグリコール、トリグリコール、1,3-ブタンジオール、2,3-ブタンジオール、1,4-ブタンジオール、1,2,6-ヘキサントリオール、1,3,5-ヘキサントリオール、グリセロール、ソルビトール等の多価アルコールが用いられる。

更に、本発明のEVOH層に用いられるEVOHとしては、特に限定されないが、エチレン含量60モル%以下(更には20~55モル%、好ましくは29~44モル%)で、酢酸ビニル成分のケン化度が90モル%以上(更には95モル%以上)のものが好適に用いられる。

- 15 また、EVOHには、本発明の効果に悪影響を与えない範囲で、更に少量のプロピレン、イソブテン、αーオクテン、αードデセン、αーオクタデセン等のαーオレフィン、不飽和カルボン酸又はその塩・部分アルキルエステル・完全アルキルエステル・ニトリル・アミド・無水物、不飽和スルホン酸又はその塩等のコモノマーを含んでいても差支えない。
- 20 また、EVOHのメルトインデックス(MI)は、0.5~50g/10分(2 10℃、2160g荷重)が好ましく、更には1~35g/10分(同上)が好ましい。かかるMIが0.5g/10分(同上)以上の粘度であれば溶融押出しに支障がない粘度であり、逆に50g/10分(同上)以下であれば製膜性の低下を抑制することができる。
- 25 好ましいEVOHとしては、例えば、SG464B、SG372B(いずれも日本合成化学 (株) 製)が挙げられる。

また、スメクタイト、フッ素雲母系鉱物等の吸水性無機物なども本発明の効果 に悪影響を与えない範囲で含有していてもよい。

本発明のEVOH層は、ポリアミド系樹脂、アルコール系化合物及びEVOH

20

を必須成分とし、ポリアミド系樹脂とアルコール系化合物を予め溶融混合しておき、次いで該溶融混合物をEVOHに配合することにより製造される。

ポリアミド系樹脂とアルコール系化合物の溶融混合比率は、特に限定されないが、通常は、ポリアミド系樹脂/アルコール系化合物の重量比が99/1~60/40が好ましく、更には98/2~55/45が好ましい。かかる溶融混合は、100~280℃で行うことができ、好ましくは125~275℃であればよい。溶融混合の方法としては、特に限定されず、単軸押出機、2軸押出機等の押出機を用いることができる。

ポリアミド系樹脂とアルコール系化合物の溶融混合物にEVOHを配合する場合、該溶融混合物とEVOHの重量比は特に限定されないが、通常は、溶融混合物/EVOHの重量比が4/96~40/60であればよい。また、溶融混合物とEVOHの混合も溶融混合とすることが好ましく、この時の溶融温度は、150~250℃、が好ましく155~245℃であればよい。溶融混合の方法としても、特に限定されず、上記同様、単軸押出機、2軸押出機等の押出機を用いることができる。

更に、本発明のEVOH層を構成する樹脂には、本発明の効果に悪影響を与えない範囲で、酸化防止剤、滑剤、紫外線吸収剤、難燃剤、着色剤、ブロッキング防止剤、帯電防止剤、フィラー等を添加することも可能である。また、金属(アルカリ金属、アルカリ土類金属、遷移金属等)塩が含まれていてもよく、更にはホウ素やシリカ等を含有していてもよい。

II. ポリアミド層

本発明のポリアミド層は、ポリアミド及び酸化防止剤を必須成分として含有する。

本発明のポリアミド層に用いられるポリアミドとしては、脂肪族ポリアミドを 25 必須成分とし、必要に応じて芳香族ポリアミド、非晶質ポリアミド、ポリアミド エラストマー等を含有してもよい。

脂肪族ポリアミドとしては、脂肪族ナイロン及びその共重合体が挙げられる。 具体的には、ポリカプラミド(ナイロン-6)、ポリーω-アミノヘプタン酸(ナイロン-7)、ポリーω-アミノノナン酸(ナイロン-9)、ポリウンデカンアミ

ド (ナイロン-11)、ポリラウリルラクタム (ナイロン-12)、ポリエチレン ジアミンアジパミド (ナイロン-2、6)、ポリテトラメチレンアジパミド (ナイ ロン-4、6)、ポリヘキサメチレンアジパミド(ナイロン-6、6)、ポリヘキ サメチレンセバカミド(ナイロンー6、10)、ポリヘキサメチレンドデカミド(ナ イロンー6、12)、ポリオクタメチレンアジパミド(ナイロン-8、6)、ポリ 5 デカメチレンアジパミド (ナイロン-10、8)、カプロラクタム/ラウリルラク $タム共重合体(ナイロン-6/12)、カプロラクタム/<math>\omega-$ アミノノナン酸共重 合体(ナイロン-6/9)、カプロラクタム/ヘキサメチレンジアンモニウムアジ ペート共重合体(ナイロン-6/6、6)、ラウリルラクタム/ヘキサメチレンジ 10 アンモニウムアジペート共重合体(ナイロン-12/6、6)、エチレンジアミン アジパミド/ヘキサメチレンジアンモニウムアジペート共重合体(ナイロン-2、 6/6、6)、カプロラクタム/ヘキサメチレンジアンモニウムアジペート/ヘキ サメチレンジアンモニウムセバケート共重合体(ナイロン-6、6/6、10)、 エチレンアンモニウムアジペート/ヘキサメチレンジアンモニウムアジペート/ ヘキサメチレンジアンモニウムセバケート共重合体(ナイロン-6/6、6/6、 15 10)、6T-6Iナイロン、MXD-6ナイロンを例示でき、これらのうち、2 種以上の上記ポリアミド等を混合しても良い。ポリアミド層中の脂肪族ポリアミ ドの含有量は、30~99重量%程度、好ましくは50~99重量%程度、より 好ましくは80~96重量%程度である。

20 また、芳香族ポリアミドとしては、キシリレンジアミン系ポリアミド、具体的にはメタ及び/又はパラキシリレンジアミンとアジピン酸等のジカルボン酸から合成された重合体を例示できる。

非晶質ポリアミドとしては、イソフタル酸ーテレフタル酸ーヘキサメチレンジアミン重縮合物を例示できる。

25 ポリアミドエラストマーとしては、ポリエーテルエステルアミドを例示できる。 ポリアミド層中の芳香族ポリアミド及び/又は非晶質ポリアミド及び/又はポ リアミドエラストマーの含有量は、0~40重量%程度、好ましくは、2.0~ 30重量%程度である。

更に、フィルムの耐ピンホール性を向上させるために、フィルムに柔軟性を付

10

15

20

25

与する成分を混合することもできる。例えば、変性エチレンー酢酸ビニル共重合体、エチレンーメタクリル酸共重合アイオノマーなどが例示される。ここで、変性エチレンー酢酸ビニル共重合体には、 $(1) - OCOCH_3$ を部分的にけん化した樹脂、 $(2) - OCOCH_3$ を部分的に $-OCOCH_2$ CH₃に置換した樹脂、(3)無水マレイン酸等の酸無水物を部分的にグラフト重合した樹脂が含まれる。

ポリアミド層中の柔軟性を付与する成分の含有量は、 $0\sim30$ 重量%程度、好ましくは $0.5\sim10$ 重量%程度、特に $1.5\sim6.0$ 重量%程度である。

本発明のポリアミド層に用いられる酸化防止剤としては、フェノール系酸化防止剤としては、例えば、3,9 ビス [2-{3-(3-t-ブ チル 4-tドロキシ-5-メチルフェニル) プロピオニルオキシ}-1,1-ジメチルエチル]-2,4,8,10-テトラオキサスピロ[5,5]ウンデカン、6-[3-(3-t-ブ チル 4-tドロキン-5-メチルフェニル)プロポキシ]-2,4,8,10-テトラーt-ブチルペンス゚ [d,f] [1,3,2] ジオキサフォスフェピン、ペンタエリスリチルーテトラキス[3-(3,5-ジ-t-ブ チルー4-tドロキシフェニル)プロ゚オネート]等が例示される。リン系酸化防止剤としては、トリス(2,4-ジ-t-ブ チルフェニル)プロ゚オネート]等が例示される。好ましくは、3,9 ビス [2-{3-(3-t-ブ チル 4-tドロキン-5-メチルフェニル)プロ゚なおトがリアニルラプロ゚ながりまされる。好ましくは、3,9 ビス [2-{3-(3-t-ブ チル 4-tドロキン-5-メチルフェニル)プロ゚なおトがトラーメチルフェニル)プロ゚キシ]-2,4,8,10-テトラーオ+サスピロ[5,5]ウンデカン、6-[3-(3-t-ブ チル 4-tドロキン-5-メチルフェニル)プロ゚キシ]-2,4,8,10-テトラーt-ブ チルペンズ [d,f] [1,3,2] ジオキサフォスフェピン、ペンタェリスリチルーテトラネス[3-(3,5-ジ-t-ブ チル-4-tドロキシフェニル)プロ゚なネート]からなる群から選ばれる少なくとも1種のフェノール系酸化防止剤が挙げられる。このように、特定の酸化防止剤を添加することにより、加熱により白化しやすい脂肪族ポリアミドの白化を、効果的に抑制していると考えられる。

なお、本発明のポリアミド層中には、本発明の目的を阻害しない範囲で、異種 のポリマーを混合しても良いし、また、熱安定剤、滑剤、紫外線吸収剤などの有

20

25

機添加剤が通常添加される程度添加されても良い。

III. 芳香族ポリアミド層

さらに、本発明のポリアミド系多層フィルムには、上記のEVOH層及びポリアミド層以外に、芳香族ポリアミド層を1層又は2層以上有していてもよい。芳香族ポリアミドとしては、例えば、芳香族ナイロン、ポリメタキシレンアジパミドが例示される。芳香族ナイロンとしては、S6007(三菱ガス化学(株)製)等が例示される。

IV. ポリアミド系多層フィルム

本発明のポリアミド系多層フィルムは、EVOH層とポリアミド層を、それぞ 10 れ少なくとも1層ずつ含んでおり、EVOH層をバリア層として用いている。

また、本発明のポリアミド系多層フィルムは、EVOH層(A)及びポリアミド層(B)及び(C)について、(B)/(A)の順で設けられてなる2層、或いは(B)/(A)/(C)の順で設けられてなる少なくとも3層を有していてもよい。ここで、(B)及び(C)の組成、厚さ等は、同一又は異なっていてもよい。

15 少なくとも3層を有していることから、最外層または各層間に上記の芳香族ポリアミド層(D)を1又は2層以上設けてもよい。

本発明のポリアミド系多層フィルムのうち、(B) / (A) / (C) の順で積層 された 3 層のフィルム、(B) / (A) / (C) / (C) 又は (B) / (A) / (B) / (C) の順で積層された 4 層のフィルム、(B) / (A) / (C) / (A) / (B) の順で積層された 5 層のフィルム、(C) / (B) / (A) / (C) / (A) / (B) / (C) の順で積層された 7 層のフィルムなどが好適である。そのうち、(B) / (A) / (C) の順で積層された 3 層のフィルムが好ましい。

ポリアミド層(B) 又は(C)の好ましい組成としては、ポリアミド層中において、ポリアミド(ナイロン6を主成分とするもの)を30重量%以上(好ましくは、40~99重量%程度)含有し、フェノール系酸化防止剤(3,9 ビス[2-{3-(3-t-ブ チル 4-ヒド ロキシ-5-メチルフェニル) プ ロピ オニルメオキシ}-1,1-ジ メチルエチル]-2,4,8,10-テトラオキサスピロ[5,5]ウンデ カン、6-[3-(3-t-ブ チル 4-ヒド ロキシ-5-メチルフェニル) プ ロポ キシ]-2,4,8,10-テトラ-t-ブ チルペ ンズ [d,f](1,3,2) ジ オキサフォスフェピン、ペ ンタエリスリチル-テトラキス[3-(3,5-ジ-t-ブ チル-4-ヒド ロキシフェニル) プ ロピ オネ-ト]等)を100~5000 p p m程度(好ましくは、200~2000 p

20

pm程度) 含有し、変性エチレン-酢酸ビニル共重合体、エチレン-メタクリル酸共重合アイオノマー等を 0~30 重量%程度含有しているものが挙げられる。

EVOH層(A) として好ましくは、EVOH層中において、ポリアミド系樹脂(ナイロン6を主成分とするもの)を0.5~20重量%程度含有し、アルコール系化合物(2,3ブタンジオール等)0.2~10重量%程度を含有し、EVOH(エチレン含量20~60モル%程度で、酢酸ビニル成分のけん化度が95モル%以上のもの)を70~99.3重量%程度含有しているものが挙げられる。V.ポリアミド系多層フィルムの製法

本発明のポリアミド系多層フィルムは、例えば、各層の樹脂を適当な順序になるように、Tダイスより冷却水が循環するチルロール上に共押出せしめフラット状の多層フィルムを得ることができる。得られたフィルムは、例えば50~100℃のロール延伸機により2~4倍に縦延伸し、更に90~150℃の雰囲気のテンター延伸機により2~5倍に横延伸せしめ、引き続いて同テンターにより100~240℃雰囲気中で熱処理して得ることができる。本発明の多層フィルムは一軸延伸または二軸延伸(同時二軸延伸、逐次二軸延伸)しても良く、得られた多層フィルムは、必要ならばその両表面又は片表面にコロナ放電処理を施すこともできる。

本発明のポリアミド系多層フィルム全体の厚みは、 $10\sim50\,\mu$ m程度、好ましくは $12\sim40\,\mu$ m程度である。例えば、ポリアミド層の厚みは、 $3\sim20\,\mu$ m程度、好ましくは $5\sim10\,\mu$ m程度であり、EVOH層の厚みは、 $2\sim10\,\mu$ m程度、好ましくは $3\sim10\,\mu$ m程度、特に酸素透過率を抑えるためには、 $5\sim10\,\mu$ m程度が好ましい。さらに、芳香族ポリアミド層を有する場合、その厚みは、 $2\sim15\,\mu$ m程度、好ましくは $3\sim10\,\mu$ m程度である。

VI. ポリアミド系多層フィルムの特徴

25 上記のようにして製造される本発明のポリアミド系多層フィルムは、ボイル・レトルト適正(耐ボイル性、耐レトルト性)に優れている。つまり、機械的強度、耐ピンホール性、ガスバリア性が優れていることはもとより、加熱によるフィルムの白化が生じないという特徴を有している。これは、本発明のポリアミド系多層フィルムは、バリア層として特定のEVOHを採用し、さらに特定の酸化防止

剤を含有するポリアミド層を有しているためであると考えられる。

従来のフィルムでは、ボイル・レトルト処理すると、フィルム白化による包装上の美観が損なわれやすかったが、本発明のポリアミド系多層フィルムによれば、透明性に優れ、ボイル・レトルト処理によってもフィルムの白化を生じない。例えば、具体的には、ボイル処理(85℃~沸騰水にて30分)、或いはレトルト処理(121~135℃にて30分)後でも、フィルム白化は全く発生せず、フィルムは透明な外観が維持される。

そのため、本発明のポリアミド系多層フィルムは、特に食品包装用のボイル・ レトルト殺菌用として好適に用いられる。

10

25

5

発明を実施するための最良の形態

次に、実施例を挙げて本発明を更に詳しく説明するが、本発明はこれらの実施 例に限定されるものではない。

実施例1

15 6-ナイロン(87重量部)、変性エチレン酢酸ビニル共重合体(2.5重量部)、エチレンーメタクリル酸共重合物アイオノマー(0.5重量部)、及び酸化防止剤として3,9 ビス[2-{3-(3-t-プチル 4-ヒト゚ロキシ-5-メチルフェニル)プロピオニルオキシ}-1,1-ジメチルエチル]-2,4,8,10-テトラオキサスピロ[5,5]ウンデカン(0.0060重量部)及び6-[3-(3-t-プチル 4-ヒト゚ロキシ-5-メチルフェニル)プロポキシ]-2,4,8,10-テトラ-t-プチルペンス゚ [d,f] [1,3,2] ジオキサフォスフェピン(0.010重量部)と芳香族ナイロン(10重量部)を配合することにより、本発明のポリアミド層を構成する樹脂組成物を製造した。あるいは、上記の組成と同じ樹脂組成物を用いてもよい。

また、EVOH層を構成する樹脂組成物は、ポリアミド系樹脂、アルコール系 化合物及びEVOHを含むEVOH複合樹脂(SG464B、日本合成化学(株)製) を用いた。

5倍に横延伸せしめ、引き続いて同テンターにより210℃雰囲気中で熱処理した。

得られた3層のポリアミド系多層フィルム全体の厚みは、ポリアミド層/EV OH層/ポリアミド層の順序に、 $6.5 \mu \, \text{m}/4.9 \, \mu \, \text{m}/6.5 \, \mu \, \text{m}$ であった。

5 実施例 2

実施例 1 と同様に処理することにより、3 層のポリアミド系多層フィルムを得た。その厚みは、ポリアミド層/EVOH層/ポリアミド層の順序に、 6.0μ m $/8.0\mu$ m/ 6.0μ m であった。

比較例1

10 ポリアミド層は実施例1と同様にして製造した。EVOH層は、ポリアミドを 含まないエチレンービニルアルコール共重合体(エチレンコンテント32mo 1%)(DC3203FB、日本合成化学(株)製)を用いた。

実施例1と同様にして3層のポリアミド系9層フィルムを得た。その厚みは、ポリアミド層/EVOH層/ポリアミド層の順序に、 6.0μ m/ 3.0μ m/ 6.0μ mであった。

比較例2

15

ポリアミド層は実施例1と同様にして製造した。EVOH層は、ポリアミドを含まないエチレンービニルアルコール共重合体(エチレンコンテント32mo1%)(DT2903B、日本合成化学(株)製)を用いた。

20 実施例 1 と同様にして、3 層のポリアミド系多層フィルムを得た。その厚みは、ポリアミド層/EVOH層/ポリアミド層の順序に、 6.0μ m/ 5.0μ m/ 6.0μ mであった。

比較例3

ポリアミド層の組成を、6-ナイロン(87重量部)、芳香族ナイロン(10重量 25 部)としたこと以外は、実施例1と同様に処理して、3層のポリアミド系多層フィルムを得た。その厚みは、ポリアミド層/EVOH層/ポリアミド層の順序に、 6.0μ m/ 5.0μ m/ 6.0μ mであった。

比較例4

ポリアミド層の組成を、6-ナイロン(87重量部)、芳香族ナイロン(10重量

10

部)、変性エチレン酢酸ビニル共重合体(2.5重量部)、及びエチレン-メタクリル酸共重合物アイオノマー(0.5重量部)とし、酸化防止剤を加えないこと以外は、実施例1と同様に処理して、3層のポリアミド系多層フィルムを得た。その厚みは、ポリアミド層/EVOH層/ポリアミド層の順序に、 $6.0\mu m/5.0\mu$ m/ $6.0\mu m$ であった。

試験例1 (フィルム白化の評価)

実施例 1 、 2 、比較例 $1 \sim 4$ のポリアミド系多層フィルムについて、ボイル処理(85×30 分、 90×30 分、沸騰水×30 分)、及びレトルト処理(121×30 分、 135×30 分)した後のフィルム白化を、目視にて評価した。評価の基準は、0: 白化なし、0: やや白化、×: 強い白化とした。

表1

		ボイル処理	,	レトルト処理 ※		
	85℃×30分	90℃×30分	121℃×30分	135℃×30分		
実施例1	0	0	0	0	0	
実施例2	0	0	0	0	0	
比較例1	0		X	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	X	
比較例 2	0.		X	×	X	
比較例3	0	0	0	0	Δ	
比較例4	0	0	0	Δ	Δ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

※レトルト処理:アルプ製・オートクレープ AC-30L 使用

表1より、本発明のポリアミド系多層フィルム(実施例1、2)では、ボイル 15 処理及びレトルト処理のいずれにおいても、フィルムの白化は全く起きず、透明 性を維持していた。これに対し、比較例1~4では、90℃以上の処理で白化が 観測され、特に135℃のレトルト処理では、すべて白化してしまった。

試験例2 (諸物性の比較)

実施例1, 2、比較例1~4のポリアミド系多層フィルムについて、諸物性を 20 表2~4に示す。また、実施例1, 2及び比較例3, 4の各フィルムをレトルト 処理(121℃×30分)した後の諸物性を表5, 6に示す。各測定項目の測定 方法は、各表の測定方法を用いて行った。

表 2

項	目	単位	実施	例1	実施例 2		測定方法	
			MD TD		MD	TD		
平均厚み		μ m	16.6		20.7			
ヘイズ		%	6.	8	6.	4	ASTM D-1003	
引張強度		MPa	196	255	161	243	JIS K-7127	
引張伸度	•	%	140	85	120	68	JIS K 1121	
滑性	内内		0.59/	0.51	0.54/	0. 51	ASTM D-1894	
	外外		0.38/	0.36	0.59/0.51		1 NOIM D-1094	
熱収縮率	沸騰水	%	2.0	0	2.0	0.8	温水×30 秒	
乾熱		%	1.1	0	1.0	0.3	120℃×15分	
ぬれ指数	内面	mN/m	54 以上		54 以	人上	JIS K-6768	
1	外面	ти// ш			54 以上		113 V_0109	
貫孔強度		N	9.6		11.0		S54 厚生省告示	
							17号	
衝擊強度		J	0.	9	0.9		打抜式インパクトテスター	
ケールホーフレッ	室温 1000 回	個	1,2	, 3	8,8,14		300cm2で穴の個	
クステスター	5℃ 1000 回		5,6,6		16, 20, 20		数をカウント	
層間強度		N/cm	3.3		3.1			
酸素透過率		*1	2.5		1.2		ASTM D-3985	
		*2	24.	. 5	11.8			

^{*1:}cc/m²·24h·atm·20°C × 65%RH

^{*2:}ml/m 2 ·d·MPa·20°C×65%RH

表3

項	目	単位	比較	を例 1	比喇	交例 2	測定方法	
			MD	TD	MD	TD		
平均厚み		μ m	14	. 9	16	. 6		
ヘイズ		%	7.	0	6	. 8	ASTM D-1003	
引張強度		MPa	197	250	196	255	JIS K-7127	
引張伸度		%	138	70	140	85	313 K 1121	
滑性	内内		0.62/	/ 0. 59	0. 59	/0.51	ASTM D-1894	
	外外		0.36	0.33	0.38/0.33		LOJ4	
熱収縮率	沸騰水	%	2.3	-0.3	2.0	0.3	温水×30 秒	
乾熱		%	1.0	-0.4	1.3	-0.5	120℃×15分	
ぬれ指数	内面	mN/m	54 以上 43		54以上 43		JIS K-6768	
	外面	шул					112 V-0100	
貫孔強度		N	8.3		9.3		S54 厚生省告示 17	
							号	
衝擊強度		J	0	. 9	1	. 1	打抜式インパクトテスター	
ケルボフレッ	室温 1000 回	個	0,	1,1	1 , 2 , 2		300cm² で穴の個数	
クステスター !	5℃ 1000 回		4,	4,8	2,	3,5	をカウント	
層間強度		N/cm	3	. 3	2	. 9		
酸素透過率		*1	1.8		0.60		ASTM D-3985	
		*2	17	7.8	5	. 9		

 $^{1:}cc/m^2\cdot 24h\cdot atm\cdot 20^{\circ}C \times 65\%RH$

^{*2:}ml/m²·d·MPa·20°C×65%RH

表4

項目		単位	比較	例3	比較	例 4	測定方法	
			MD TD		MD	TD		
平均厚み		μm	17.0		16.8			
ヘイズ		%	5.	0	6.	5	ASTM D-1003	
引張強度		MPa	208	267	198	260	JIS K-7127	
引張伸度		%	136	80	143	85	J15 K-1121	
滑性	内内		0.59/	0.53	0.59/	0.51	ACTM D 1004	
	外外		0.38/	0.36	0.36/0.33		ASTM D-1894	
熱収縮率	沸騰水	%	1.8	0	2.0	0	温水×30 秒	
乾熱		%	1.1	0	1.0	0	120℃×15分	
ぬれ指数	内面	mN/m	54 以	人上	54 以	人上	JIS K-6768	
	外面	шил	43	}	43		J 112 V-0109	
貫孔強度		N	9.8		9.6		S54 厚生省告示	
							17号	
衝擊強度		J	0.	9	0.	9	打抜式インパクトテスター	
ケ゚ルポフレッ 1	室温 1000 回	個	15, 20), 22	1 , 2 , 2		300cm ² で穴の個	
クステスター !	℃ 1000回	阳	43, 50), 52	6,6	, 7	数をカウント	
層間強度		N/cm	2.	1	3.	2		
酸素透過率 *1		*1	2.5		2.5		ASTM D-3985	
		*2	24.	5	24.	5		

 $^{^*1:}cc/m^2\cdot 24h\cdot atm\cdot 20^{\circ}C\times 65\%RH$

^{*2:}ml/m 2 ·d·MPa·20°C×65%RH

表5 <レトルト処理(121℃×30分)後>

項目	単位	実施	例 1	実施	6例 2	測定方法
		MD	TD	MD	TD	
ヘイズ	%	6.	8	4.	8	ASTM D-1003
		(100	0%)	(13	3%)	
引張強度	M₽a	176	233	153	208	JIS K-7127
		(99%)	(94%)	(95%)	(86%)	
引張伸度	%	130	75	123	65	
		(108%)	(103%)	(103%)	(96%)	
貫孔強度	N	8.	9	10.0		S54 厚生省告示
		(93%)		(91%)		17号
衝擊強度	J	0.	8	0.	. 9	打抜式
		(89%)		(100%)		インパ クトテスター
ケールボーフ 室温 1000 回		2,4	, 4	9,1	2, 12	300cm ² で穴の個
レックステス	個	(60%) 6,8,8 (85%)		(91%)		数をカウント
9- 5℃ 1000 回	limi					
				(82%)		
酸素透過率	*1	3.	1	1.	. 4	ASTM D-3985
		(80)%)	(8	6%)	

^{※()}内は処理なしと比較した際の保持率

表 6 <レトルト処理(121℃×30分)後>

項目	単位	比較	图 3	比較例4		測定方法
		MD TD		MD TD		
ヘイズ	%	6. 0 (83%)		(80%)		ASTM D-1003
引張強度	MPa	190 (91%)	243 (91%)	188 (95%)	250 (96%)	JIS K-7127
引張伸度	%	135 (99%)	84 (105%)	140 (98%)	85 (100%)	
貫孔強度	N	9.3 (95%)		9. 3 (97%)		S54 厚生省告示 17 号
衝撃強度	J	0. (89	-	1	. 8 9%)	打抜式 インパクトテスター
ケ゛ルホ゛フ 室温 1000 回 レックステス	- 個	20, 2 (81	-		4 , 4 0%)	300cm ² で穴の個 数をカウント
ダー 5℃ 1000 回	liei	51, 55, 60 (87%)		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
酸素透過率	*1	3. 0 (83%)		3. 1 (81%)		ASTM D-3985
	*2	29 (83		1). 6 1%)	

^{※()}内は処理なしと比較した際の保持率

表 2~4より、実施例 1, 2のフィルムと比較例 1~4のフィルムは、諸物性において大きな相違はないが、レトルト処理(121℃×30分)後のヘイズは、実施例 1, 2では高い保持率を維持しているのに対し、比較例 3、4では保持率が大きく低下することが分かった。

10 発明の効果

本発明のポリアミド系多層フィルムは、優れた耐ボイル・レトルト性を有している。特に、加熱により白化しないという特徴を有している。そのため、食品包装用のボイル・レトルト殺菌用として好適に用いられる。

15

25

請求の範囲

- 1. エチレン-酢酸ビニル共重合体けん化物層とポリアミド層とをそれぞれ少なくとも1層ずつ有するポリアミド系多層フィルムであり、ボイル・レトルト適性に優れたポリアミド系多層フィルム。
- 2. エチレンー酢酸ビニル共重合体けん化物層が、ポリアミド系樹脂、アルコール系化合物及びエチレンー酢酸ビニル共重合体けん化物を含む層である請求項1に記載のポリアミド系多層フィルム。
- 3. エチレンー酢酸ビニル共重合体けん化物層が、さらに吸水性無機物を含む 10 請求項2に記載のポリアミド系多層フィルム。
 - 4. エチレン-酢酸ビニル共重合体けん化物層が、ポリアミド系樹脂及びアルコール系化合物を溶融混合した後、エチレン-酢酸ビニル共重合体けん化物を加えてなる層である請求項1に記載のポリアミド系多層フィルム。
 - 5. ポリアミド系樹脂が脂肪族ナイロンを主成分とし、エチレンー酢酸ビニル 共重合体けん化物がエチレン含量60モル%以下で酢酸ビニル成分のけん化度が 90モル%以上である請求項2~4のいずれかに記載のポリアミド系多層フィル ム。
 - 6. ポリアミド層が、ポリアミド及び酸化防止剤を含む層である請求項1に記載のポリアミド系多層フィルム。
- 20 7. ポリアミドが脂肪族ポリアミドを主成分とし、酸化防止剤がフェノール系 酸化防止剤である請求項6に記載のポリアミド系多層フィルム。
 - 8. フェノール系酸化防止剤が、3,9 ビス [2-{3-(3-t-プチル 4-ヒト゚ロキシ-5-メチルフェニル)プロピオニルオキシ}-1,1-ジメチルエチル]-2,4,8,10-テトラオキサスピロ[5,5]ウンデカン、6-[3-(3-t-プチル 4-ヒト゚ロキシ-5-メチルフェニル)プロポキシ]-2,4,8,10-テトラ-t-プチルペンス゚ [d,f] [1,3,2] ジオキサフォスフェピン、及びペンタエリスリチルーテトラキス[3-(3,5-ジ-t-プチルー4-ヒト゚ロキシフェニル)プロピオネート]からなる群から選ばれる少なくとも1種である請求項7に記載のポリアミド系多層フィルム。
 - 9. エチレンー酢酸ビニル共重合体けん化物層とポリアミド層のそれぞれ少な くとも1層からなる請求項1~8のいずれかに記載のポリアミド系多層フィルム。

- 10. ポリアミド層/エチレン-酢酸ビニル共重合体けん化物層/ポリアミド層の順で設けられてなる、少なくとも3層を有する請求項1~8のいずれかに記載のポリアミド系多層フィルム。
- 11. さらに芳香族ポリアミド層を有する請求項10に記載のポリアミド系多 5 層フィルム。
 - 12. ポリアミド系樹脂及びアルコール系化合物を溶融混合した後にエチレン 酢酸ビニル共重合体けん化物を加えてなるエチレン-酢酸ビニル共重合体けん 化物層(A)、及びポリアミドと酸化防止剤とを含むポリアミド層(B)及び(C)について、共押出しにより(B)/(A)/(C)の順で積層したフィルムとし、
- 10 該フィルムを二軸延伸することを特徴とするポリアミド系多層フィルムの製法。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/008833

			70120047000033
	ATION OF SUBJECT MATTER B32B27/28, B32B27/34		
According to Inte	ernational Patent Classification (IPC) or to both national	d classification and IPC	
B. FIELDS SE.	ARCHED		
Minimum docum Int.Cl ⁷	nentation searched (classification system followed by classification syste	assification symbols)	
·			
Jitsuyo		nt that such documents are includer oroku Jitsuyo Shinan Ko tsuyo Shinan Toroku Ko	oho 1994–2004
Electronic data b	ase consulted during the international search (name of o	data base and, where practicable, s	earch terms used)
C. DOCUMEN	ITS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where ap	propriate, of the relevant passages	.
X Y	<pre>JP 4-185322 A (Gunze Ltd.), 02 July, 1992 (02.07.92), Claims; page 4, lower left co</pre>	Numn lines 17 to	1,9,10 2-8,11,12
	20; examples & EP 465931 A & US		
X Y	JP 5-254063 A (Gunze Ltd.), 05 October, 1993 (05.10.93), Claims; Par. Nos. [0025], [00 (Family: none)	37]; examples	1,9,10 2-8,11,12
X Y	JP 6-345920 A (The Nippon Sy Industry Co., Ltd.), 20 December, 1994 (20.12.94) Full text (Family: none)		1,9,10 2-8,11,12
× Further do	cuments are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	
"A" document do to be of part	gories of cited documents: cfining the general state of the art which is not considered icular relevance cation or patent but published on or after the international	date and not in conflict with the the principle or theory underly	
filing date "L" document w cited to esta	which may throw doubts on priority claim(s) or which is ablish the publication date of another citation or other on (as specified)	step when the document is tak "Y" document of particular relevan	nce; the claimed invention cannot be
"O" document re "P" document pu the priority o	ferring to an oral disclosure, use, exhibition or other means ablished prior to the international filing date but later than late claimed	combined with one or more of being obvious to a person skil "&" document member of the sam	e patent family
	completion of the international search tember, 2004 (15.09.04)	Date of mailing of the internation 05 October, 20	
	g address of the ISA/ se Patent Office	Authorized officer	
Facsimile No. Form PCT/ISA/21	0 (second sheet) (January 2004)	Telephone No.	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2004/008833

		LCI/OEZO	04/008833
). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant p		Relevant to claim No.
X Y	JP 6-345919 A (The Nippon Synthetic Chemical Industry Co., Ltd.), 20 December, 1994 (20.12.94), Full text (Family: none)	al	1,9,10 2-8,11,12
Y	JP 11-199741 A (The Nippon Synthetic Chemic Industry Co., Ltd.), 27 July, 1999 (27.07.99), Full text (Family: none)	cal	2-5,12
Y	JP 2002-248721 A (Mitsubishi Engineering- Plastics Corp.), 03 September, 2002 (03.09.02), Claims; Par. Nos. [0019] to [0021] (Family: none)	·	6-8,12
Y	JP 2000-1592 A (The Nippon Synthetic Chemindustry Co., Ltd.), 07 January, 2000 (07.01.00), Full text (Family: none)	cal ·	3
Y	JP 2001-114966 A (Kuraray Co., Ltd.), 24 April, 2001 (24.04.01), Full text (Family: none)		3
Y .	JP 2002-172742 A (Unitika Ltd.), 18 June, 2002 (18.06.02), Full text (Family: none)		
A	WO 2000/056548 A (Gunze Ltd.), 28 September, 2000 (28.09.00), Full text & EP 1179416 A		1-12

発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int.Cl⁷ B32B27/28, B32B27/34 調査を行った分野 調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC)) Int.Cl B32B1/00-35/00 最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1926-1996年. 日本国公開実用新案公報 1971-2004年 日本国登録実用新案公報 1994-2004年 日本国実用新案登録公報 1996-2004年 国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語) C. 関連すると認められる文献 引用文献の 関連する カテゴリー* 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号 X JP 4-185322 A (グンゼ株式会社) 1992.07. 1, 9, 10 Υ. 02、特許請求の範囲、第4頁左下欄17~20行、実施例 2-8, 11, 12 & EP 465931 A & US 5688456 A JP 5-254063 A (グンゼ株式会社) 1993.10. X 1, 9, 10 05, 特許請求の範囲, 段落【0025】, 【0037】, 実施例 2-8, 11, 12 (ファミリーなし) JP 6-345920 A (日本合成化学工業株式会社) 199 1, 9, 10 \mathbf{X} Y 4. 12. 20, 全文(ファミリーなし) 2-8, 11, 12 |X|| C欄の続きにも文献が列挙されている。 パテントファミリーに関する別紙を参照。 * 引用文献のカテゴリー の日の後に公表された文献 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 もの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 以後に公表されたもの。 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 文献(理由を付す) 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの・・ 「O」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献 国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 15. 09. 2004 05.10.2004 特許庁審査官(権限のある職員) 国際調査機関の名称及びあて先 4 S 9161 日本国特許庁(ISA/JP) 芦原 ゆりか 郵便番号100-8915 電話番号 03-3581-1101 内線 3430 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

国際調査報告

Ċ(続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X Y	JP 6-345919 A (日本合成化学工業株式会社) 199 4.12.20,全文 (ファミリーなし)	1, 9, 10 2-8, 11, 12
Y	JP 11-199741 A (日本合成化学工業株式会社) 19 99.07.27,全文 (ファミリーなし)	2-5, 12
Y	JP 2002-248721 A (三菱エンジニアリングプラスチックス株式会社) 2002.09.03,特許請求の範囲,段落【0019】~【0021】 (ファミリーなし)	6-8, 12
Ÿ	JP 2000-1592 A (日本合成化学工業株式会社) 20 00.01.07,全文(ファミリーなし)	3
Y	JP 2001-114966 A (株式会社クラレ) 2001. 04.24,全文 (ファミリーなし)	3
Y	JP 2002-172742 A (ユニチカ株式会社) 200 2.06.18,全文 (ファミリーなし)	11
Α	WO 2000/056548 A (グンゼ株式会社) 2000. 09.28,全文 & EP 1179416 A	1-12
		, ,
		-
-		

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record.

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:	
☐ BLACK BORDERS	
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
☐ FADED TEXT OR DRAWING	
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS	
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.